

報道解禁：2026年5月28日（木）正午

報道関係各位

2026年5月22日



名古屋大学
NAGOYA UNIVERSITY

名古屋工業大学
科学技術振興機構 (JST)



金沢大学
KANAZAWA
UNIVERSITY



TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY
東京都立大学

名古屋大学
金沢大学
東京都立大学

光電極における結晶面選択的な反応メカニズムを解明 — 合理的な光電極設計指針の確立に期待 —

【発表のポイント】

- サブマイクロスケールで局所的な電気化学計測が可能な走査型電気化学セル顕微鏡 (SECCM) (*1) により、 BiVO_4 マイクロ粒子内の結晶面選択的な光酸化反応活性の可視化に成功
- 光電極系において光酸化反応が{010}面 (*2) で優先的に進行することを解明
- 光電極における結晶面選択的な反応がキャリア移動度 (*3) に支配される可能性を示し、光電極の合理的な設計に向けた新たな指針を提示

【概要】

名古屋工業大学物理工学類の平田海斗助教、名古屋大学大学院工学研究科の本田航大博士後期課程学生、同大学院工学研究科（兼 未来社会創造機構 量子化学イノベーション研究所）・金沢大学ナノ生命科学研究所（WPI-NanoLSI）の高橋康史教授、東京都立大学大学院都市環境科学研究科の天野史章教授、金沢大学ナノ生命科学研究所（WPI-NanoLSI）の福間剛士教授らは共同で、サブマイクロスケール（1 マイクロメートルよりも小さい微細な領域）で局所的な電気化学計測が可能な走査型電気化学セル顕微鏡（SECCM）を用いて、バナジウム酸ビスマス（ BiVO_4 ）光アノード電極 (*4) における異なる結晶面（結晶表面の向き）ごとの選択的な光電気化学反応を直接可視化し、従来の理解とは異なる反応メカニズムを明らかにしました。

太陽光エネルギーを用いて水を分解し水素を生成する光電気化学的水分解は、クリーンなエネルギー変換技術として有望視されています。この反応効率の向上には、材料表面の結晶面を制御する「ファセットエンジニアリング」が重要な役割を果たします。 BiVO_4 は光電気化学的水分解の代表的な材料です。粉末光触媒での研究から、異なる結晶面間に生じる内蔵電場（Built-in Electric Field: BEF）(*5) を駆動力として電子は{010}面に、正孔（電子の抜けた穴）は{110}面 (*2) に移動して、各面で反応が起こるといったメカニズムが広く知られていました。しかし、電圧印加下（外部から電圧をかけた状態）で駆動する BiVO_4 光アノード電極上においては、{010}面と{110}面のそれぞれで高い酸化反応活性を有するという、相反する報告が存在し、光電極上での結晶面選択的な反応については統一的な理解が得られていませんでした。そこで本研究では、独自に開発している局所的な電気化学計測が可能な SECCM を用いて、 BiVO_4 光アノード電極上での結晶面選択的な光電気化学酸化反応を局所的に直接評価しました。SECCM による酸化反応マッピングにより、 BiVO_4 マイクロ粒子内の結晶面選択的な反応活性の可視化に初めて成功し、水および正孔犠牲剤 (*6) の光酸化反応は{110}面ではなく、{010}面で優先的に起こることを実証しました。これらの結果は、電圧を印加して動作する光電極では、光触媒系で広く知られている BEF 主導の電荷分離が必ずしも支配的ではなく、結晶内部のキャリア輸送特性が結晶面選択的な反応活性を決定する重要な要因で

あることを示しています。本成果は、粉末光触媒で得られた知見だけでは、光電極の反応挙動を十分に説明できないことを示すとともに、高効率な光電極開発に向けた合理的な電極設計指針の確立に貢献することが期待されます。

本研究成果は、2026年5月27日にアメリカ化学会「ACS Energy Letters」のオンライン版に掲載されます。

【研究の背景】

太陽光エネルギーを利用して水から水素を生成する光電気化学 (PEC) 水分解は、クリーンなエネルギー変換技術として有望視されています。その変換効率をさらに向上させるには、光照射によって生じた電子と正孔が再結合して失われるのを防ぎ、効率的に表面反応へ利用することが不可欠です。この課題を解決するための有力なアプローチとして、光触媒材料の結晶面を制御する「ファセットエンジニアリング」が注目されています。特に、異なる結晶面間に生じる内蔵電場 (BEF) による電荷分離は、光触媒反応の効率を高める重要な要因と考えられてきました。

バナジウム酸ビスマス (BiVO_4) は、光触媒および光アノードとして広く研究されている材料です。これまでの粉末 BiVO_4 光触媒を用いた研究から、BEF を駆動力として電子が $\{010\}$ 面に、正孔が $\{110\}$ 面に移動して、各面で反応を起こすという反応メカニズムが広く知られていました (図 1 a-i)。このメカニズムは、電圧印加下で駆動する光アノード電極の設計にも拡張され、正孔が集まる $\{110\}$ 面において高い酸化反応活性が得られると報告されています。その一方で、光アノード電極上では、 $\{010\}$ 面での酸化活性が高いとする報告もあり、このように相反する報告は、高活性な光アノード電極を開発するための合理的な電極設計指針を確立するうえで問題となっていました (図 1 a-ii)。

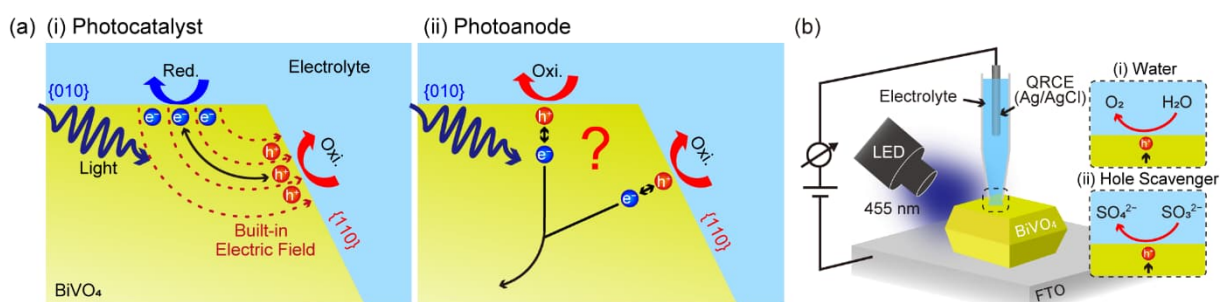


図 1 (a) (i) 光触媒と (ii) 光電極における反応機構の模式図 (b) SECCM の模式図

【研究の内容・成果】

本研究では、本研究グループが独自開発を進めている、電気化学反応を局所的に評価できる走査型電気化学セル顕微鏡 (SECCM) を用いて、 BiVO_4 光アノード電極上の単一マイクロ粒子における結晶面選択的な光酸化反応を直接評価しました (図 1b)。また、高い空間分解能を有する SECCM により、 BiVO_4 粒子内の各結晶面における局所的な光酸化反応の評価に成功しました (図 2)。さらに、水の酸化反応と比較して反応が早く進行する正孔犠牲剤である亜硫酸イオン (SO_3^{2-}) を添加した系についても結晶面選択的な評価を行いました (図 3)。これらの結果は、電圧を印加した光電極条件では、 $\{110\}$ 面と比較して光照射により生成したキャリアが $\{010\}$ 面に優先的に輸送され、同一の面で高い光酸化反応活性が優先的に進行することを実証しました。

これまでの BiVO_4 光触媒に関する研究では、異なる結晶面間に生じる BEF により、電子が $\{010\}$ 面に、正孔が $\{110\}$ 面へと空間的に分離・移動し、その結果、 $\{110\}$ 面が光酸化反応に対して活性を示すと考えられてきました。一方で、本研究で得られた結果は、光電極として動作する BiVO_4 粒子におい

ては、従来の光触媒系から予想される{110}面ではなく、{010}面が高い光酸化反応活性を示すこと、すなわち正孔が{010}面へ移動しやすいことが明らかになりました。これらの結果は、電圧を印加して動作する光電極においては、BEF 主導の電荷分離機構が反応進行の支配的な要因でないことを示しています。さらに、正孔犠牲剤の酸化反応の結果および先行研究の知見から、{010}面において高い光酸化活性が得られた要因として、 BiVO_4 結晶内の[010]方向における高いキャリア移動度が重要な役割を果たす可能性が示されました。

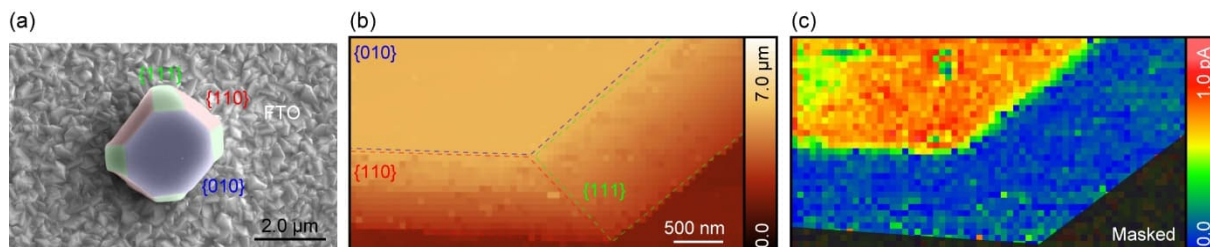


図2 (a) BiVO_4 電極の走査型電子顕微鏡像。SECCMにより取得した (b) 形状像と (c) 水の酸化反応の電流マップ

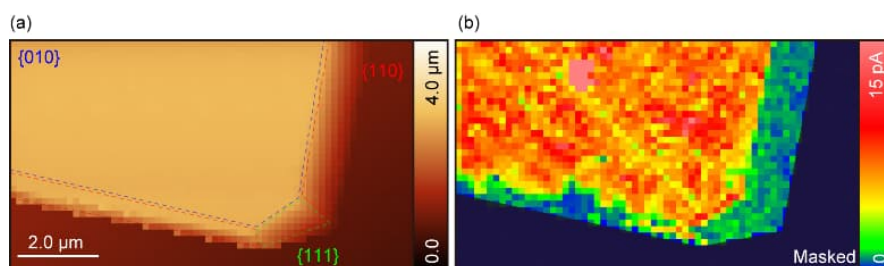


図3 SECCMにより取得した (a) 形状像と (b) 正孔犠牲剤の酸化反応の電流マップ

【社会的な意義と今後の展望】

太陽光エネルギーを利用して水から水素を製造する光電気化学的水分解は、カーボンニュートラル社会の実現に向けた重要な技術の一つです。本研究では、 BiVO_4 光電極の単一マイクロ粒子における結晶面選択的な光電気化学反応を直接可視化することにより、光電極での反応機構の一端を明らかにしました。本成果は、高効率な光電極を合理的に設計するための新たな指針を与えるものであり、高効率な太陽光水素製造に向けた光電極開発の加速が期待されます。

【用語解説】

(*1) 走査型電気化学セル顕微鏡 (SECCM)

先端開口部を数十～百 nm に微細化したガラスナノピペットに電解液と参照極を充填したプローブを用いて、プローブ先端と試料表面に微細な電気化学セルを形成し、局所的な酸化還元反応を計測する手法。

(*2) {010}面、{110}面

結晶は原子が規則正しく並んだ構造を持つが、「どの向きで表面を切り出すか」によって、現れる表面の性質が変わる。この表面の向きを表すために使われるのが「ミラー指数」と呼ばれる記号で、{010}面や{110}面はその一種。それぞれの面では原子の並び方や密度が異なるため、電子の動きやすさや化学反応の起こりやすさが変わる。

(※3) キャリア移動度

半導体の中では、電子や正孔（電子が抜けた穴）が存在し、これらをまとめて「キャリア」と呼ぶ。キャリア移動度とは、これらの粒子が物質中をどれだけ速く、どれだけスムーズに移動できるかを表す指標。移動度が高いと、光励起した電子や正孔が途中で失われる（再結合する）前に表面まで到達しやすくなり、電気として取り出されるほか、化学反応に使われやすくなる。

(※4) バナジン酸ビスマス (BiVO_4) 光アノード電極

BiVO_4 は、光（特に可視光）を吸収して電子と正孔を生み出すことができる半導体材料で、水を分解する「光電気化学反応」に使われる。その中でも光アノード電極とは、水の酸化反応（酸素を発生させる反応）を担う電極のことで、 BiVO_4 はこの用途に適した材料として広く研究されている。

(※5) 内蔵電場 (Built-in Electric Field: BEF)

外から電圧をかけなくても、材料の内部に自然に生じている電場（電氣的な力の分布）。結晶の構造の違いや表面の性質の違いなどによって生じる。この電場があると、電子と正孔が異なる方向へ分離されるため、両者が再結合してしまうのを防ぐ働きがある。その結果、光で生じた電荷を効率よく反応に使うことができる。

(※6) 正孔犠牲剤

正孔と非常に速く反応して消費される物質。通常、水の酸化反応は比較的ゆっくり進むが、正孔犠牲剤はそれよりも速く反応する。そのため、このような物質を加えることで、正孔がどのように移動しているか、どこで反応しているかを調べやすくなる。代表的な例として、亜硫酸イオン (SO_3^{2-}) などが挙げられる。

【論文情報】

論文名： Facet-Dependent Photoelectrochemical Oxidation on Particle-based BiVO_4 Photoanode Investigated by Scanning Electrochemical Cell Microscopy

著者名： Kota Honda[#], Kaito Hirata^{#*}, Fumiaki Amano, Takeshi Fukuma, and Yasufumi Takahashi^{*}

([#]共同筆頭著者、^{*}責任著者)

掲載雑誌名： *ACS Energy Letters*

公表日： 2026年5月27日

DOI： 10.1021/acsenerylett.6c01004

URL： <https://doi.org/10.1021/acsenerylett.6c01004>

【研究支援】

本研究は以下の助成により実施されました：

JSPS 科研費 (JP24H00418、JP24H01189、JP24H00478、JP24K17708、JP25KJ1392)、JST 創発的研究支援事業 (JPMJFR203K)、JST 戦略的創造研究推進事業 ACT-X (JPMJAX23DH)、文部科学省世界トップレベル研究拠点プログラム (WPI)、中部電気利用基礎研究振興財団研究助成、ヒロセ財団研究助成。

【本件への問い合わせ先】

<研究に関すること>

名古屋工業大学 物理工学類

助教 平田 海斗

TEL : 052-735-5343 E-mail : hirata.kaito@nitech.ac.jp

名古屋大学 大学院工学研究科 (兼 未来社会創造機構 量子化学イノベーション研究所)

金沢大学 ナノ生命科学研究所 (WPI-NanoLSI)

教授 高橋 康史

TEL : 052-789-3307 E-mail : takahashi.yasufumi.v5@f.mail.nagoya-u.ac.jp

東京都立大学 大学院都市環境科学研究科

教授 天野 史章

TEL : 042-677-2852 E-mail : f.amano@tmu.ac.jp

金沢大学 ナノ生命科学研究所 (WPI-NanoLSI)

教授 福間 剛士

TEL : 076-234-4847 E-mail : fukuma@staff.kanazawa-u.ac.jp

<JST 事業に関すること>

科学技術振興機構 戦略研究推進部 先進融合研究グループ

原田 千夏子

TEL : 03-6380-9130 E-mail : act-x@jst.go.jp

<広報に関すること>

名古屋工業大学 企画広報課

TEL : 052-735-5647 E-mail : pr@adm.nitech.ac.jp

科学技術振興機構 広報課

TEL : 03-5214-8404 E-mail : jstkoho@jst.go.jp

名古屋大学 総務部広報課

TEL : 052-558-9735 E-mail : nu_research@t.mail.nagoya-u.ac.jp

金沢大学 ナノ生命科学研究所 (WPI-NanoLSI) 広報グループ

TEL : 076-234-4555 E-mail : nanokoho@adm.kanazawa-u.ac.jp

東京都立大学法人 東京都立大学管理部 企画広報課 広報係

TEL : 042-677-1806 Email : upr@jmj.tmu.ac.jp